軟X線XAFSによるリチウムイオン電池用SiO負極材料の充放電挙動解析

Investigation of charge-discharge mechanism of SiO anode material for lithium ion battery by soft X-ray absorption spectroscopy

田野井 昭人 a, 河本 真理子 a, 中川 裕江 a, 稲益 德雄 a, 山中 恵介 b, 光原 圭 b, 家路 豊成 b, 太田 俊明 b Akihito Tanoi^a, Mariko Kohmoto^a, Hiroe Nakagawa^a, Tokuo Inamasu^a, Keisuke Yamanaka^b, Kei Mitsuhara^b, Toyonari Yaji^b, and Toshiaki Ohta^b

^a株式会社 GS ユアサ,^b立命館大学 SR センター ^aGS Yuasa International Ltd., ^bThe SR Center, Ritsumeikan University

SiO 系リチウムイオン電池用負極材料について、軟 X 線吸収分光法(XAFS)をもちいて Si K 吸収 端近傍構造の充放電サイクル中の挙動を調査した.その結果,SiO 電極の導電助剤量を増やすこと により,放電状態における Si-Si 結合のピークがより低エネルギー側にシフトすることがわかった. したがって,SiO 電極の導電性を上げることで可逆容量が増加する.これは放電時の Li-Si 合金の脱 合金化が起こりやすくなるためと考えられる.また,Si-O 結合の領域において Li4SiO4 が初回充放 電のみでは完全に形成されていないことも確認された.このことから,充放電サイクル中も SiO 負 極の不可逆なケイ酸リチウムの形成反応が継続して起こると考えられる.

The local structure of SiO anode material for lithium ion battery was investigated during charge-discharge cycles by Si K-edge through soft X-ray absorption spectroscopy. As increasing of conductive additives in SiO electrode, absorption edge of Si-Si bond at discharge state shifted to low energy. It is thought that reversible capacity of SiO electrode increased by increasing of conductive additive, because de-alloying from Li-Si alloy occurs easily.

It was also found that Li₄SiO₄ could not form completely even after initial charge and discharge. It seemed that irreversible reaction forming lithium silicate on SiO anode occured continuously during charge-discharge cycles.

Keywords: Lithium ion battery, SiO, Soft X-ray absorption spectroscopy, XAFS

<u>背景と研究目的</u>: SiO は次世代のリチウム イオン電池用負極活物質として注目されてい る.SiO は高いエネルギー密度を持つが,不 可逆容量が大きいことや,充放電サイクルに よって継続的な容量減少が起こるという問題 がある.これについて,初期充放電時の挙動 は既に報告されている^[1].しかしながら,充 放電サイクル後の不可逆容量や容量減少の推 移の原因については未だ不明な点が多い.

本研究では導電助剤量が異なる SiO 電極に ついて、軟 X 線 XAFS による Si K 吸収端近 傍構造(XANES)を解析することで、SiO 電極 の導電性による充放電サイクル中の挙動の違 いを明らかにすることを目的とした.

<u>実験</u>: 導電助剤量が異なるSiO電極を,Li 電極を対極として,エチレンカーボネートと エチルメチルカーボネートとの混合溶媒に LiPF6を溶解させた電解液中で充放電サイク ルをおこなった.その後充電状態および放電 状態としたSiO電極をジメチルカーボネート で洗浄し,乾燥させた.これをSiO粉末,な らびに標準試料である結晶質Si,非晶質SiO₂, Li₂SiO₃,およびLi₄SiO₄と合わせてグローブボ ックス内にてカーボンテープで試料台に固定 した.これらをトランスファーベッセルに封 入し,大気暴露しないように測定ラインまで 移送した.

軟X線XAFS測定は立命館大学SRセンター のBL-13にて, Si K吸収端スペクトルを取得し, 部分蛍光収量法(PFY) によりバルクの情報を 得た.

結果と考察: 導電助剤量が異なる SiO 電極 の充放電サイクルをおこなったところ,導電 助剤量を増やすことで,可逆容量が増大する ことが確認された.これは導電助剤によって SiO 電極内の導電パスが多く形成されるため, より効率的に充放電できるようになったため と考えられる.

SiO は Si-Si 結合からなる局所構造と, Si-O 結合からなる局所構造が混合された構造であ り, XAFS スペクトルはそれぞれに由来する 2つの吸収端をしめすことが知られている[1]. Fig.1に, SiOの Si-Si 結合の領域のスペクト ルをしめす. 充放電前の SiO 粉末と比較して, 充電状態では、いずれの導電助剤量の電極で
 も吸収端の位置は低エネルギー側にシフトし た.これは、Li-Si合金の形成によるものと考 えられる.一方で,放電状態では,導電助剤 量が少ない電極ではより低エネルギー側にピ ーク位置がシフトし, Si-Si 結合の状態に戻っ ていない.以上の結果から,SiO 電極の導電 助剤量の違いによる可逆容量の差は、放電時 の Li-Si 合金からの脱リチウム化の起こりや すさに起因していると考えられる. また, SiO 粉末と比較すると, 放電状態の電極ではいず れも低エネルギー側にシフトしていた.この ことから、放電状態の SiO 電極は、充放電前 の状態に戻り切れず, Li が残存していると考 えられ、既報^[2]の結果を裏付けている.

Fig. 2に, SiO 電極の Si-O 結合の領域のス ペクトルをしめす. SiO は充電時に,主に Li4SiO4が生成すると報告されている^{III}が,こ の結果からいずれの SiO 電極も,充放電サイ クル後に完全に Li4SiO4 のピーク位置までシ フトせず,むしろ Li2SiO3 に近いピーク位置 となっていることがわかった.したがって Li4SiO4 は完全に形成されていないと考えら れる.また,このケイ酸リチウムに由来する ピークも,導電助剤量が多いほうが,より低 エネルギー側にシフトした.すなわち,導電 性が高い SiO 電極のほうがより Li4SiO4 に近 い状態が形成されると考えられる.

以上より, SiO 電極の導電性を変えたとき に可逆容量が増加する原因を軟X線XAFS に よって確認することができた.今後は得られ た知見をもとに,より充放電特性に優れ,劣 化が少ない電極組成の検討につなげたいと考 えている.

<u>文 献</u>

[1] M. Yamada, A. Inaba, A. Ueda, K. Matsumoto, T. Iwasaki, and T. Ohzuku, *J. Electrochem. Soc.*, **159**, A1630 (2012).

[2] M. Kohmoto, M. Yasutomi, T. Ozaki, S. Hitomi, T. Inamasu and H. Yoshida, *GS Yuasa technical report*, **11**, 1 (2014).



Fig. 1 Si K-edge XANES spectra under PFY mode of each conductive additive amount SiO electrode at charge and discharge state. SiO electrode S, M, and L contain small, medium, and large amount of conductive additive, respectively.



Fig. 2 Si K-edge XANES spectra under PFY mode of each conductive additive amount SiO electrode at charge state. SiO electrode S, M, and L contain small, medium, and large amount of conductive additive, respectively. The spectra of Li_4SiO_4 , Li_2SiO_3 , and amorphous-SiO₂ are also shown as reference materials.